

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2013

№ 1

Год издания 37-й

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Д.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)
Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)
К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)
 Н. В. Кончиц (г. Киев)
Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин (г. Киев)
Д.т.н. Г. А. Оборский (г. Одесса)
 Е. А. Тихонова (г. Одесса)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. С. Г. Антощук (г. Одесса)
Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)
 К.т.н. Э. Н. Глушченко,
 зам. гл. редактора (г. Киев)
Д.т.н. В. В. Данилов (г. Донецк)
 К.т.н. И. Н. Еримичай,
 зам. гл. редактора (г. Одесса)
 К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь (г. Одесса)
Д.ф.-м.н. Д. В. Корбутяк (г. Киев)
Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)
 К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)
Д.т.н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков)
Д.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)
К.ф.-м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)
К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)
Д.ф.-м.н. М. И. Самойлович (г. Москва)
Д.т.н. В. С. Ситников (г. Одесса)
Д. т. н. Я. Стеванович (г. Белград)
 Д. т. н. З. Стевич (г. Белград)
 Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)
Д.т.н. [В. М. Шокало] (г. Харьков)
Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк (г. Львов)

УЧРЕДИТЕЛИ

МПП Украины

Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарёва
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
Одесский национальный
политехнический университет
Издательство "Политехпериодика"

Одобрено к печати Ученым советом
ОНПУ
(Протокол № 4 от 18.02 2013 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

Функциональная микро- и наноэлектроника

Модуляционная поляриметрия полного внутреннего отражения, нарушенного алмазоподобными пленками. *Максименко Л. С., Мищук О. Н., Матяш И. Е., Сердега Б. К., Костин Е. Г., Полозов Б. П., Федорович О. А., Савинков Г. К.* 3

Исследование процесса формирования токовых характеристик кремниевого фотодиода с выпрямляющими барьерами. *Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Гиясова Ф. А., Мирджалилова М. А., Асанова Г. О., Абдулхаев О. А., Мухутдинов Ж. Ф.* 9

СВЧ-техника

Малопушмящие усилители на основе SiGe-НВТ для сверхширокополосных систем. *Попов В. П., Сидоренко В. П.* 13

Обеспечение тепловых режимов

Система отвода теплоты от теплонаагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы. *Алексеик Е. С., Кравец В. Ю.* 19

Технологические процессы и оборудование

Технология изготовления контактов к карбиду кремния. *Кудрик Я. Я., Бигун Р. И., Кудрик Р. Я.* 25

Технология изготовления гибких терморезисторов на полипиimidной основе. *Динев Д. А., Жора В. Д., Григорьева Н. Н., Грунянская В. П.* 38

Особенности изготовления $Cd_{1-x}Zn_xTe$ -детектора ионизирующего излучения. *Томашик З. Ф., Стратийчук И. Б., Томашик В. Н., Будзулак С. И., Гнатив И. И., Комар В. К., Дубина Н. Г., Лоцько А. П., Корбутяк Д. В., Демчина Л. А., Вахняк Н. Д.* 42

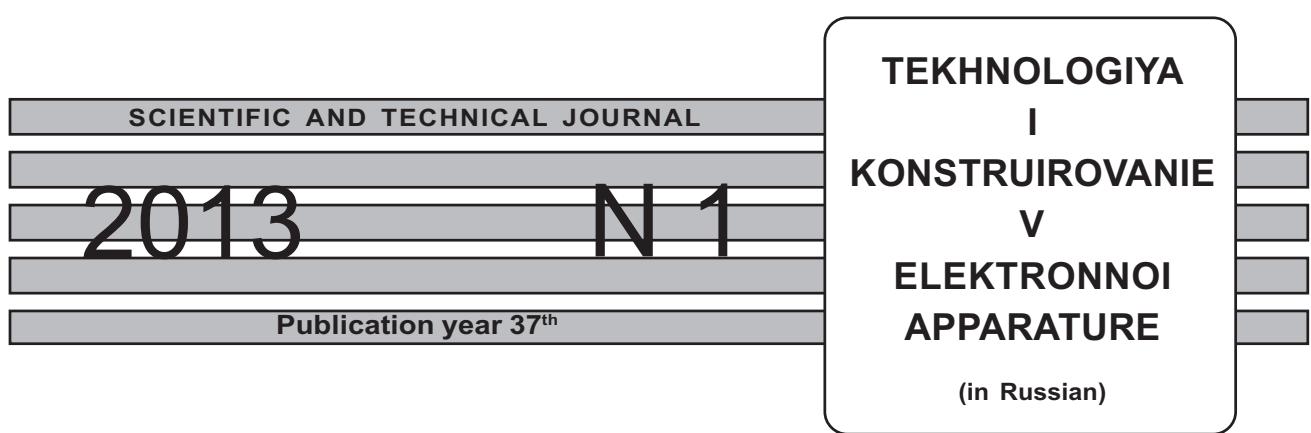
Материалы электроники

Электрические свойства анизотипных гетеропереходов $n\text{-TiO}_2\text{Mn}/p\text{-CdTe}$. *Мостовой А. И., Брус В. В., Марьянчук П. Д., Ульянцкий К. С.* 45

Указатель статей, опубликованных в журнале в 2012 г. 49

Список рецензентов номера 51

Новые книги 12, 41



ЗМІСТ

Функціональна мікро- та наноелектроніка

Модулюляційна поляриметрія повного внутрішнього відбиття, порушеного алмазоподібними плівками. *Максименко Л. С., Мищук О. Н., Матяш І. Е., Сердега Б. К., Костін Є. Г., Полозов Б. П., Федорович О. А., Савінков Г. К.* (3)

Дослідження процесу формування струмових характеристик кремніевого фотодіода з випрямляючими бар'єрами. *Карімов А. В., Йодгорова Д. М., Гіясова Ф. А., Мірджалілова М. А., Асанова Г. О., Абдулхәев О. А., Мухутдинов Ж. Ф.* (9)

НВЧ-техніка

Малошумливі підсилювачі на основі SiGe-НВТ для надширокосмугових систем. *Попов В. П., Сидоренко В. П.* (13)

Забезпечення теплових режимів

Система відводу теплоти від теплонаvantажених елементів РЕА на основі пульсаційної теплової труби. *Алексеік Є. С., Кравець В. Ю.* (19)

Технологічні процеси та обладнання

Технологія виготовлення контактів до карбіду кремнію. *Кудрик Я. Я., Бігун Р. І., Кудрик Р. Я.* (25)
Технологія виготовлення гнучких терморезисторів на поліімідній основі. *Дінев Д. А., Жора В. Д., Григор'єва Н. М., Грунянська В. П.* (38)

Особливості виготовлення Cd_{1-x}Zn_xTe-детектора іонізуючого випромінювання. *Томашик З. Ф., Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Будзулак С. І., Гнатів І. І., Комар В. К., Дубина Н. Г., Лоцько А. П., Корбутяк Д. В., Демчин Л. А., Вахняк Н. Д.* (42)

Матеріали електроніки

Електричні властивості анізотипних гетеропереходів n-TiO₂:Mn/p-CdTe. *Мостовий А. І., Брус В. В., Мар'янчук П. Д., Ульяніцький К. С.* (45)

CONTENTS

Functional micro- and nanoelectronics

Modulation polarimetry of full internal reflection, broken by diamond-like films. *Maksimenko L. S., Mishchuk O. N., Matyash I. E., Serdega B. K., Kostin E. G., Polozov B. P., Fedorovich O. A., Savinkov G. K.* (3)

Study on the formation of current characteristics of a silicon photodiode with rectifying barriers. *Karimov A. V., Yodgorova D. M., Giyasova F. A., Mirdzhaliyeva M. A., Asanova G. O., Abdulkhaev O. A., Mukhutdinov Zh. F.* (9)

Microwave technology

SiGe HBT low noise amplifiers for ultra-wideband systems. *Popov V. P., Sidorenko V. P.* (13)

Ensuring of thermal modes

Oscillating heat pipe cooler for heat-generating elements of electronics. *Alekseik E. S., Kravets V. Yu.* (19)

Technological processes and equipment

Manufacturing technology for contacts to silicon carbide. *Kudryk Ya.Ya., Bigun R. I., Kudryk R. Ya.* (25)
Manufacturing technology for flexible thermoresistors on polyimide base. *Dinev D. A., Zhora V. D., Grigoryeva N. N., Grunyanskaya V. P.* (38)

Features of manufacturing Cd_{1-x}Zn_xTe ionizing radiation detector. *Tomashik Z. F., Stratiichuk I. B., Tomashik V. N., Budzulyak S. I., Gnativ I. I., Komar V. K., Dubina N. G., Lots'ko A. P., Korbutyak D. V., Demchina L. A., Vakhnyak N. D.* (42)

Materials of electronics

Electrical properties anisotype heterojunctions n-TiO₂:Mn/p-CdTe. *Mostovyj A. I., Brus V. V., Maryanchuk P. D., Ulyanitskii K. S.* (45)